文章编号: 0253-2409(2013)03-0323-05

Pd 修饰对 $Cd_{0.8}$ $Zn_{0.2}$ S/SiO₂ 光催化甘油水溶液制氢性能的影响

徐 瑾1, 王希涛2, 樊灿灿2, 乔 婧3

(1. 天津理工大学 管理学院, 天津 300384; 2. 天津大学 化工学院, 天津 300072; 3. 天津市环境保护科学研究院, 天津 300191)

摘 要:用等体积浸渍法制备了不同 Pd 负载量的 Pd/Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂ 光催化材料,采用 XRD、H₂-TPR、XPS、UV-vis DRS 和 光催化反应评价等方法对光催化材料的表面结构、光吸收性能以及光催化甘油水溶液制氢反应性能进行了考察。研究结果 表明,ZnS 与 CdS 在 SiO₂ 表面形成了 Cd_{0.8}Zn_{0.2}S 固溶体,金属 Pd 负载未对固溶体 Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂ 的结构造成影响;金属 Pd 修饰明显地提高了原固溶体的光响应性能,拓展了其吸光域,增强了吸光效率。金属 Pd 修饰后,Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂ 的光解甘油 水溶液产氢速率显著提高,Pd 负载量为 0.5% 的 Pd/Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂ 具有最佳的光催化甘油水溶液制氢性能,其在紫外光照 射下的氢气生成速率为 831 μmol/h,较未负载时提高了近四倍;模拟太阳光下为 153 μmol/h,较未负载时提高了近两倍。 关键词: Pd 修饰; Cd_{0.8}Zn_{0.2}S 固溶体;光催化;甘油水溶液;制氢

中图分类号: O643 文献标识码: A

Effect of Pd-modification on photocatalytic H₂ evolution over $Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO_2$ from glycerol solution

XU Jin¹, WANG Xi-tao², FAN Can-can², QIAO Jing³

(1. Institute of Management, Tianjin University of Technology, Tianjin 300384, China;

2. College of Chemical Engineering and Technology, Tianjin University, Tianjin 300072, China;

3. Tianjin Academy of Environmental Sciences, Tianjin 300191, China)

Abstract: A series of Pd/Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂ photocatalysts were prepared by incipient wet impregnation. The catalysts were characterized by XRD, H₂-TPR, XPS, and UV-vis DRS and used in the photocatalytic evolution of H₂ from glycerol and water mixture; the effects of Pd loading on the surface structure, photo absorption and H₂ evolution rate were investigated. The results showed that the chemical interaction between ZnS and CdS results in the formation of Cd_{0.8}Zn_{0.2}S solid solution on the surface of SiO₂; after the modification with Pd, the light absorption region of Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂ is expanded and the photo absorption efficiency is enhanced obviously. The loading of Pd exhibits significant influence on the rate of photocatalytic H₂ evolution; over 0.5% Pd/Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂ with a Pd loading of 0.5%, the maximum hydrogen production rates under UV light irradiation and under solar-simulated light irradiation reach 831 µmol·h⁻¹ and 153 µmol·h⁻¹, respectively, which are almost 4 times and 2 times higher than those obtained over unmodified Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂ can be partly related with the improvement of photo absorption, the enhancement in chemisorption and activation of H₂O and the increase in separation efficiency of photo induced electron-hole arising from the Pd modification. **Key words**: Pd-modified; Cd_{0.8}Zn_{0.2}S solid solution; photocatalysis; glycerol solution; H₂ production

利用太阳能光催化分解水制氢是太阳能转化与 储存的有效途径之一^[1-6],研制高效稳定的可见光 催化剂对提高太阳能的转化效率有重要意义。在众 多光催化剂中,CdS属窄带半导体材料,由于能级接 近太阳光谱,其在光催化领域的应用引起人们的广 泛关注。但是,纯CdS半导体材料光生载流子易复 合,其光催化效率较低。通过与宽禁带半导体材料 复合或贵金属沉积对纯CdS进行改性,可明显改善 其光催化性能。研究表明^[7,8],CdS与ZnS复合可 以形成固溶体,能有效提高电荷分离效率,从而使复 合催化剂表现出比单一硫化物催化剂更为优异的性能。而在 CdS-ZnS 复合半导体表面沉积贵金属粒子不仅可起到光敏剂的作用,增加半导体对光的吸收,还可起到传输电子和空穴的作用,阻止电子一空穴对的复合;同时也可作为氢离子还原反应的活性位,进而提高复合半导体的光催化制氢活性^[9,10]。

因此,本实验采用等体积浸渍法制备了负载型 Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂固溶体,考察了贵金属 Pd 修饰对 Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂复合半导体材料光催化甘油水溶 液制氢性能的影响。

收稿日期: 2012-08-06;修回日期: 2012-10-27。

基金项目:国家自然科学基金(20806059, 21276190)。

联系作者: 王希涛, E-mail:wangxt@tju.edu.cn; Tel: 022-27402972。

324

1.1 复合半导体材料的制备

用等体积浸渍法制备硫化物总负载量为 20% 的 Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂ 光催化材料。首先称取一定量 的 Cd(NO₃)₂和 Zn(NO₃)₂(其中,Cd 与 Zn 的物质 的量之比为4:1),室温下配制成混合液等体积浸渍 SiO₂,充分震荡混合,室温下老化 10 h,50 ℃下密闭 反应4h后于110℃下敞口干燥12h。然后用适量 Na₂S 溶液等体积浸渍上述干燥后的样品,再经老化 反应过程后用去离子水洗去离子态的 S²⁻(用 AgNO₃ 溶液检测),所得样品于110℃干燥12h后,在450℃下煅烧4h,即可制得 Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂ 复 合半导体材料。

配制一定浓度的 PdCl₂ 水溶液,等体积浸渍上 述制得的 Cd_{0.8} Zn_{0.2} S/SiO₂,室温下静置老化 2 h, 110 ℃下干燥 12 h 后 400 ℃煅烧 4 h。将煅烧后的样 品于 300 ℃ 5% (体积比)的 H₂/N₂ 气氛下还原,即 可制备不同 Pd 负载量的复合半导体材料。

1.2 复合半导体材料的表征

样品的晶相结构在日本理学 D/max2500VB+/ PC 型 X 射线衍射仪上进行。实验条件为,CuKa 射 线、管电压 40 kV、管电流 200 mA、10°~80°扫描,并 根据 Scherrer 公式计算晶粒平均粒径。XPS 测试在 PHI-1600 ESCA SYSTEM 型 X 射线光电子能谱仪 上进行,Mg Ka(E_B =1653.6 eV)为辐射源,真空 度为5.0×10⁻⁶ Pa,以污染碳(C 1*s*, E_B =284.6 eV) 作为能量校正标准。程序升温还原(H_2 -TPR)实验 在固定床式石英反应器中进行。以含5% H_2/N_2 混 合气为还原气,催化剂用量 100 mg,气体流量 40 mL/min,温度从室温升高到 900 °C,升温速率 10 °C/min,由色谱 TCD 检测耗氢信号。催化剂的 光响应性能由美国 PE 公司的 Lambda 35 紫外-可见 分光光度计测定,在 250~800 nm 波长对催化剂以 吸收方式进行测试,扫描狭缝为 2.0 nm,以 BaSO₄ 为标准白板调零,240 nm/min 的速率扫描。

1.3 光催化反应性能测试

采用自制石英环隙光反应器评价催化剂光催化 反应性能^[11]。将0.3g催化剂与5mL石英沙混合 均匀后置于石英套管的夹层中(厚度约为2mm), 然后加入5%的甘油水溶液10mL。辐射光源 (125W高压汞灯或500W氙灯)置于石英套管中 央,反应器外设有铝制光反射套。床层温度由控温 仪和空冷(或水冷)装置控制。反应器床层通入流 量为20mL/min的氩气带出反应生成的氢气进入 色谱在线检测(Agilent 4890 色谱,TCD 检测器)。

2 结果与讨论

2.1 复合半导体材料的结构分析

图 1 为不同 Pd 负载量的 Cd_{0.8} Zn_{0.2} S/SiO₂ 复 合半导体材料的 HRTEM 照片。由图 1 可知,SiO₂ 表面负载的硫化物半导体颗粒粒径在 20 nm 左右, 而 Pd 颗粒的粒径小于 5 nm,说明 Pd 金属在表面分 散性较好。



图 1 Pd/Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂复合半导体的 HRTEM 照片 Figure 1 HRTEM images of Pd/Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂ coupled-semiconductors (a): 0.2% Pd/Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂; (b): 0.5% Pd/Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂; (c): 1.0% Pd/Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂

图 2 为 Pd/Cd_{0.8} Zn_{0.2} S/SiO₂ 复合半导体的 XRD 谱图。由图 2 可知,所有催化剂的衍射峰均较 弱,这与各活性组分在 SiO₂ 表面分散较好、颗粒粒 径较小有关。由曲线 a 与 ZnS 的标准衍射卡片 (JCPDS no. 10-0454)比较可知,ZnS/SiO₂中的 ZnS 为闪锌矿结构;曲线 b 为 CdS/SiO₂的衍射曲线,其 在26.5°、43.7°、51.7°处的衍射峰可分别归属于 CdS 立方晶体的(111)、(220)和(311)晶面(JCPDS No. 10-0454)。从曲线 c 可以看出, Cd_{0.8} Zn_{0.2} S/ SiO₂出现了六个明显的特征峰,分别对应于 Cd_{0.8} Zn_{0.2}S 固溶体的纤锌矿六方相的(100)、(002)、 (101)、(110)、(103)、(112)晶面,说明 SiO₂ 载体上 的两种硫化物形成了固溶体而不是简单的混合。负 载金属 Pd 后,各催化剂的 XRD 谱图未发生明显变





- 图 2 Pd/Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂复合半导体的 XRD 谱图 Figure 2 XRD patterns of Pd/Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂ coupled-semiconductors
- $\begin{array}{l} a_{:} \ ZnS/SiO_{2} \ ; \ b_{:} \ CdS/SiO_{2} \ ; \ c_{:} \ Cd_{_{0.8}}Zn_{_{0.2}}S/SiO_{_{2}} \ ; \\ d_{:} \ 0. \ 2\% \ Pd/Cd_{_{0.8}}Zn_{_{0.2}}S/SiO_{_{2}} \ ; \\ e_{:} \ 0. \ 5\% \ Pd/Cd_{_{0.8}}Zn_{_{0.2}}S/SiO_{_{2}} \ ; \\ f_{:} \ 1. \ 0\% \ Pd/Cd_{_{0.8}}Zn_{_{0.2}}S/SiO_{_{2}} \end{array}$



为了更进一步了解复合半导体材料的表面结构 和性质,测定了 Zn 2p、Cd 3d 和 S 2p 的结合能。其 中,S 2p 的结合能为 161.5 eV, 与文献中的 Zn-S 和 Cd-S 值一致^[12]。图 3 为 Pd/Cd_{0.8}Zn₀, S/SiO, 复合 半导体的 XPS 谱图。由图 3(a) 可知, CdS/SiO, 的 Cd 3d52 的结合能为 405.1 eV, Cd 3d32 的结合能为 411.9 eV,该数值与文献中 CdS 中的 Cd2+的结合能 一致^[13]。Zn 加入后,Cd $3d_{3/2}$ 和 $3d_{3/2}$ 的结合能逐渐 向数值大的方向移动。图 3(b)中 ZnS/SiO₂的 Zn 2p3/2和 2p1/2的结合能分别为1 022.84、1 045.97 eV, 该值与文献一致^[12,13]。Cd 加入后,Zn 2p3/2和 2p1/2 的结合能逐渐向数值小的方向移动。结合能的变化 表明,复合半导体 Cd₀ _sZn₀ _o _S/SiO₂ 中的部分 Cd 原 子被 Zn 原子代替,进一步证明 ZnS 与 CdS 间形成 了固溶体。在固溶体表面沉积金属 Pd 后, XPS 的 谱峰峰强减弱,但峰位置未发生变化,说明贵金属未 能与硫化物发生较强的化学作用形成 PdS 物种.也 未破坏固溶体结构。



图 3 Pd/Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂复合半导体的 XPS 谱图 Figure 3 XPS spectra of Pd/Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂ (a): a: CdS/SiO₂; b: Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂; c: 1.0 % Pd/Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂; (b): a: ZnS/SiO₂; b: Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂; c: 1.0 % Pd/Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂;

图 4 为不同金属 Pd 负载量的 Pd/Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/ SiO₂ 半导体材料的 H₂-TPR 谱图。由图 4 可知, Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂ 半导体材料仅在 470 ℃出现一个 还原峰,它与 CdS/SiO₂ 和 ZnS/SiO₂ 的还原峰位置 均不相同,处于两者的还原峰之间,可确定此峰对应 于 Cd_{0.8}Zn_{0.2}S 的还原。负载 Pd 金属后,H₂-TPR 谱 图在 195.3℃出现 PdO 的还原峰,并且随着金属负 载量的增加,PdO 的还原峰面积逐渐增加。对比金 属负载前后的 H₂-TPR 谱图还可以看出,负载 Pd 后 的固溶体其还原峰所对应的温度为 450.2℃,相比 于未负载时,还原温度降低了 20℃左右,这说明金 属加入能够促进氢的活化过程。

2.2 复合半导体材料的光响应性能

图 5 为不同 Pd 金属负载量的 Pd/Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂催化剂的 UV-vis DRS 谱图。由图 5 可知,未 负载 Pd 的 Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂催化剂的吸收峰在 500 nm附近。贵金属 Pd 修饰后,复合硫化物半导体 材料的吸收肩峰发生了明显的红移,并且随着金属 Pd 负载量的增加,光催化材料的吸光强度也在不断 地增加,表明金属 Pd 的引入,能有效地提高 Cd_{0.8} Zn_{0.2}S/SiO₂复合半导体的光响应性能和对光能的 利用率。Pd 修饰后的 Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂ 吸光性能的 变化可能与肖特基结有关^[14]。复合硫化物半导体 在光激发下,其导带上电子将流向功函数较高的金属 Pd上,而空穴则留在复合硫化物半导体的价带中,从而在禁带间形成了杂质能级,使其表观禁带宽度减小,有利于拓展光吸收域。光生载流子的定向迁移有利于阻止电子一空穴对的复合,增加光催化材料的吸光效率。



2.3 复合半导体材料的反应性能评价

采用 5% (体积比)甘油水溶液制氢考察 Pd/Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂的光催化反应性能。在无催化剂

或光辐射条件下,未能检测到氢气的生成。各催化 剂在紫外光和模拟太阳光辐射下检测到了氢的生 成,其典型反应结果见图6。由图6可知,所有负载 Pd的催化剂在紫外光或模拟太阳光辐照下的光催 化性能均高于未负载的Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂,在紫外光 辐射下其产氢速率可提高4或5倍,而模拟太阳光 照射下的产氢速率可提高1或2倍,表明Pd负载对 产氢速率有明显的促进作用。随着金属Pd负载量 的增加,产氢速率先增加后下降,0.5%Pd/Cd_{0.8} Zn_{0.2}S/SiO₂复合半导体材料在紫外光和模拟太阳 光辐射下,均具有最大的产氢速率,其在紫外光照射 下的氢气生成速率为831 µmol/h,在模拟太阳光下 为153 µmol/h。





Figure 5 UV-vis DRS spectra of $Pd/Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO_2$ with varying amount of Pd

a: 0%; b: 0.1%; c: 0.2%; d: 0.5%; e: 1.0%





当金属 Pd 的负载量高于 0.5% 后,其光催化性 能略有下降。这可能是因为金属负载量过高会覆盖 部分固溶体的表面,导致有效活性位减少,光吸收性 能降低;此外,负载量增加也会造成表面金属颗粒聚 集,活性位数量降低,光生载流子的分离效果变差, 从而降低了产氢速率。

3 结 论

金属 Pd 负载未对负载型固溶体 Cd_{0.8} Zn_{0.2} S/ SiO₂ 的结构造成影响,金属只是很好地分散在固溶 体的表面而没有与之发生强相互作用。金属的引入 极大程度地提高了原固溶体的光响应性能,拓展了 其吸光域,增加了其吸光效率。

Pd 金属修饰后, Pd/Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂Pd 复合半导体材料的产氢速率均获得了提高。金属负载量为

0.5%的 Pd/Cd_{0.8}Zn_{0.2}S/SiO₂具有最佳的光催化甘 油水溶液制氢性能,其在紫外光照射下的氢气生成 速率为 831 μmol/h,较未负载时提高了近四倍;模 拟太阳光下氢气速率为 153 μmol/h,较未负载时提 高了近两倍。

金属修饰的半导体材料光催化活性的提高主要 原因为:拓宽了催化剂的光响应性能,极大地提高了 光照的利用率;改善了光催化材料对水分子的化学 吸附与活化能力;金属的 Schottky 能垒效应,提高了 光生电子和空穴的分离效率。

参考文献

- [1] SHEN S, ZHAO L, GUO L. Zn_mIn₂S_{3+m}(m=1-5, integer): A new series of visible-light-driven photocatalysts for splitting water to hydrogen
 [J]. Int J Hydrogen Energy, 2010, 35(19):10148-10154.
- YU JG, SHI L. One-pot hydrothermal synthesis and enhanced photocatalytic activity of trifluoroacetic acid modified TiO₂ hollow microspheres
 J. J Mol Catal A, 2010, 326(1/2): 8-14.
- SHEN S, GUO L, CHEN X, REN F, MAO S S. Effect of Ag₂S on solar-driven photocatalytic hydrogen evolution of nanostructured CdS[J]. Int J Hydrogen Energy, 2010, 35(13): 7110-7115.
- [4] MAEDA K, DOMEN K. New non-oxide photocatalysts designed for overall water splitting under visible light[J]. J Phys Chem C, 2007, 111 (22): 7851-7861.
- [5] KUDO A. Recent progress in the development of visible lightdriven powdered photocatalysts for water splitting [J]. Int J Hydrogen Energy, 2007, **32**(14):2673-2678.
- [6] KOCA A, SAHIN M. Photocatalytic hydrogen production by direct sun light from sulfide/sulfite solution [J]. Int J Hydrogen Energy, 2002, 27(4): 363-367
- [7] XU X, LU R, ZHAO X, XU S, LEI X, EVANS D G. Fabrication and photocatalytic performance of a $Zn_xCd_{1-x}S$ solid solution prepared by sulfuration of a single layered double hydroxide precursor[J]. Appl Catal B, 2011, **102**(1/2): 147-156.
- [8] VILLORIA J A, NAVARRO YERGA R M, AL-ZAHRANI S M, FIERRO J L G. Photocatalytic hydrogen production on Cd_{1-x}Zn_xS solid solutions under visible light: Influence of thermal treatment[J]. Ind Eng Chem Res, 2010, 49(15): 6854-6861.
- [9] 彭绍琴,黄亚辉,安然,李越湘. 复合光催化剂 CdS-Pt/TiO₂ 低温制备及可见光制氢性能[J]. 功能材料, 2011, 9(42): 1669-1672.
 (PENG Shao-qing, HUANG Ya-hui, AN Yan, LI Yue-xiang. Preparation of CdS-Pt/TiO₂ composite photocatalyst by low temperature method and its performance for photocatalytic hydrogen evolution under visible light irradiation[J]. Journal of Functional Materials, 2011, 9(42): 1669-1672.)
- [10] 周鹏, 赵成坚, 董文平, 吕功煊. 高分子修饰 Pt /ZnS-CdS /SiO₂ 催化剂表面官能团调变与光催化制氢活性关系的研究[J]. 分子催化, 2012, 26(3): 265-274.
 (ZHOU Peng, ZHAO Chen-jian, DONG Wen-ping, LV Gong-xuan. Studies on photocatalytic hydrogen production relating to the surface functional groups modulation of polymer-modified Pt /ZnS-CdS /SiO₂[J]. Journal of Molecular Catalysis(China), 2012, 26(3): 265-274.)
- [11] SANG H X, WANG X T, FAN C C, WANG F. Enhanced photocatalytic H₂ production from glycerol solution over ZnO/ZnS core/shell nanorods prepared by a low temperature route [J]. Int J Hydrogen Energy, 2012, 37(2), 1348-1355.
- [12] CELEBI S, ERDAMAR A J. Synthesis and characterization of poly(acrylic acid) stabilized cadmium sulfide quantum dots[J]. J Phys Chem B, 2007, 111(44): 12668-12675.
- [13] D ESHPANDE A, SHAH P, GHOLAP R S. Interfacial and physico-chemical properties of polymer-supported CdS center dot ZnS nanocomposites and their role in the visible-light mediated photocatalytic splitting of water[J]. J Colloid Interface Sci, 2009, 333(1): 263-268.
- [14] 李静玲,陈文哲,吴波,黄世震,林伟,李世平,曹小霞,翁晴,王敏. 银掺杂 TiO₂ 纳米管制备与性能研究[J]. 功能材料, 2012, 8 (43): 953-957.

(LI Jing-ling, CHEN Wen-zhe, WU Bo, HUANG Shi-zhen, LIN Wei, LI Shi-ping, CAO Xiao-xia, WENG Qing, WANG Min. Synthesis and characterization of Ag-doped TiO_2 nanotubes[J]. Journal of Functional Materials, 2012, **8**(43): 953-957.)